

両面受光 – 裏面電極型 結晶シリコン太陽電池の開発 再生可能エネルギー研究センター 太陽光チーム 立花 福久



裏面電極型太陽電池と両面受光型太陽電池の市場予測



~10% market share in 2028

~40% market share in 2028



Data from ITRPV roadmap, March 2018



両面受光-裏面電極型結晶シリコン太陽電池の特徴





電極形成技術(スクリーン印刷法)



RENRC

(b) 受光面および裏面写真

小面積セルによる作製工程の確立

✓ スクリーン印刷電極を用いた裏面電極 (b) 型結晶シリコン太陽電池を作製した。 ✓ 変換効率20%を超える値を得た。 (セルサイズ:2 cmx5 cm) (a) セル受光面側 N側電極 40 Current density [mA/cm²] 30 20 Front illumination 10 P側雷極 Rear illumination セル裏面側 (赤枠内:特性評価領域) 0 0.2 0.4 0.6 0 Voltage [V] ✓ スクリーン印刷電極による裏面電極 (受光面効率:20.5%、裏面効率:18.7%) 型結晶シリコン太陽電池のベースと なるセル作製プロセスの確立 (a) 作製した小型セルのセル特性

T. Tachibana et al., Jpn. J. Appl. Phys. 57 040315 (2018).



セルの大型化





セル特性低下領域と裏面構造の関係



内部量子効率マッピング(λ = 950 nm)

N極バスバー領域の内部量子効率分布評価

✓ <u>電極ではなく</u>、基板と同極領域での再結合損失がセル特性を低下させる。
 (Electrical shading lossと呼ばれる損失)



100

IQE [%]

セル特性低下の少ないセルの考案、作製

 ✓ セル特性を低下させている要因の一つのバスバー拡散領域を不形成。
 ◆ 短絡させないための 絶縁層
 ✓ 絶縁層、低温ペースト電極の組み合わせ技術を考案、適用。
 ◆ 同極同士を繋ぐため



✓ セル特性の大きな低下の無いセルの作製に成功した。
 ✓ <u>印刷ペースト組み合わせ技術</u>のベースを確立した。



細線ワイヤー技術

- ✓ 射影損失を増やすことなくセル同士を繋げられる。
- ✓ セルを180度回転することで、モジュール化が 可能なセルデザインを設計。



180度回転

モジュール化イメージ



セル特性結果



- (a) 作製したセルの受光面側, (b) 裏面電極部分
 - ✓ スクリーン印刷による電極形成
 - ✓ 両面受光構造
 - ✓ バスバー拡散領域の不形成
 - ✓ 印刷ペースト組み合わせ技術
 - ✓ 細線ワイヤー技術

45				
40				
35				
ي، 30				_ \
ີ້ຍ 25	Area	156.25	cm ²	
₹_20	$J_{ m sc}$	40.9	mA/cm ²] \
- 15	V _{oc}	661.4	mV] \
10	FF	78.1	%	
5	Eff.	21.1	%] \
0)	0.2	V [V] ^{0.4}	0.6

左記の全ての技術を合わせたことで、 最大変換効率、<u>21.1%</u>を得た。



他機関との比較

	AIST	ISC Konstanz	Yingli solar	ECN(2017)
J _{sc} [mA/cm²]	40.9	41.68	41.6	41.2
V _{oc} [mV]	661.4	683.6	664	653
FF [%]	78.1	81.4	78.21	78.4
Eff. [%]	21.1	23.2	21.6	21.1



モジュール作製の実証例



(a) 1セルモジュール受光面側、(b) 裏面側、(c) 1セルモジュール時の量子効率スペクトル測定結果

- ✓ 1枚セルでのモジュール化の実証済み
- ✓ モジュール化後の評価も一部開始(IV, 量子効率マッピング、量子効率スペク トル等)
- ✓ モジュール化時の問題点などを精査し、次段階(4枚モジュール)の準備中



まとめ

- ✓ 両面受光-裏面電極型結晶シリコン太陽電池の開発を進め、 現在、変換効率21.1%(セル面積:156.25cm²)を得た。
- ✓ 量子効率マッピング装置を用いて、裏面構造とセル特性の 関係について詳細に評価を行った。
- ✓ モジュール化まで含めたセル設計を行ない、現在、1枚セル でのモジュール化、特性評価を行った。
- ✓ 今後、更なる高効率化のためのセル設計の変更やイオン注入技術の適用を進めていく予定である。



謝辞

本研究の一部は、経済産業省のもと、NEDOから 委託され、実施したもので、関係各位に感謝する

協力者一覧(順不同、敬称略) 棚橋克人、望月敏光、白澤勝彦、高遠秀尚 木田康博、森谷正昭、宇都宮智、浅尾秀一

